

修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 $\frac{0.008}{\nabla}$		
对材料的要求	ΔnD	1C										
	$\Delta(R-nC)$	1C										
	均匀性	1										
	双折射	1										
	光吸收系数	3										
	条纹	1C										
	气泡	0A										
对零件的要求	N_1											
	ΔN_1											
	N_2											
	ΔN_2											
	C											
	P	<1'										
	D_0	22.8										
	ΔR	A										
	B	III										
	$\ominus$											
对镀膜的要求	种类											
	峰值波长											
	波段											
	I											
	R											
技术要求												
1.双面均不镀膜。												
2.面型： $\lambda/4@632.8nm$												
3.材料要经过消应力回火处理。												
责任	签字											
描图												
描校												
							名称	图纸编号	比例			
							不镀膜 硅窗口片	OWF080000	5:1			
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期		材料	数量	重量			
		设计					Si					
		制图										
底图总号		检图					所属装配图号					
		描图										
		校对						共 张	第 张			
日期	签名	会签						OMTOOLS				
		标准										
		批准										